

# 《多弧离子镀沉积过程的计算机模拟》

## 图书基本信息

书名：《多弧离子镀沉积过程的计算机模拟》

13位ISBN编号：9787502462277

10位ISBN编号：7502462279

出版时间：2013-4

作者：赵时璐

页数：232

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《多弧离子镀沉积过程的计算机模拟》

## 内容概要

《多弧离子镀沉积过程的计算机模拟》系统介绍了多弧离子镀沉积过程的计算机模拟。全书共分13章，主要内容包括：绪论；真空镀膜技术的介绍；多弧离子镀沉积过程模拟的理论基础；多弧离子镀物理过程的分析；计算机模拟技术；数学模型的建立；程序的编制；模拟的结果；模拟结果的讨论与验证；6个模块的主要程序代码等。

# 《多弧离子镀沉积过程的计算机模拟》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)